(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-59638

(43)公開日 平成8年(1996)3月5日

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 26 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平6-202503

(71)出願人 000006677

山之内製薬株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)8月26日

東京都中央区日本橋本町2丁目3番11号

(72)発明者 新形 邦宏

埼玉県上尾市中分2丁目287

(72) 発明者 高橋 工

茨城県つくば市二の宮2-5-9 ルーミ

一筑波210号

(72)発明者 丸山 龍也

茨城県つくば市二の宮2-5-9 ルーミ

一筑波311号

(74)代理人 弁理士 長井 省三 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規なヘテロ環誘導体又はその塩

(57)【要約】

【構成】 下記一般式 (I) で示されるヘテロ環誘導体 又はその塩

【化1】

$$R' = \begin{pmatrix} R' & R' & R' \\ CH_1 \rightarrow C & CH_2 \end{pmatrix}$$
 (1)

(上式中の各記号は、各々下記の意味を有する。 A 環基: イミダゾリル基、テトラゾリル基、 【化2】

.....: 単結合又は二重結合

R¹:水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、トリフルオロメチル基、ニトロ基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、式-CH₂-NHCONH-COOR

 5 で示される基又は式-CH=N-OHで示される基、 R^2 , R^3 : 同一又は異なって水素原子又はハロゲン原 子、 R^4 : 水素原子又は水酸基、 R^5 : 水素原子又は低級アルキル基、X: 酸素原子、硫黄原子又は式-NH-で示される基、Y: 窒素原子又は

【化3】

- Ç H -

で示される基、n:0又は1)

【効果】 インスリン感受性増強作用に基く血糖低下作用を有し、抗糖尿病剤等として有用である。

*導体又はその製薬学的に許容される塩。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で示されるヘテロ環誘*

 $R^{1} \longrightarrow \begin{pmatrix} R_{2} & R^{4} & \\ CH_{2} & O & O \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} R^{4} & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & &$

(上式中の各記号は、各々下記の意味を有する。

※【化2】 ※*10*

A環基:イミダゾリル基、テトラゾリル基、

の 式 ! NH で示される基 又は 式 X NH で示される基

....: 単結合又は二重結合

R¹:水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、トリフルオロメチル基、ニトロ基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、式-CH₂-NHCONH-COOR 20 で示される基又は式-CH=N-OHで示される基、R²・同一又は異なって水素原子又はハロゲン原

 R^2 , R^3 : 同一又は異なって水素原子又はハロゲン原子、

R⁴:水素原子又は水酸基、

R5:水素原子又は低級アルキル基、

X:酸素原子、硫黄原子又は式-NH-で示される基、

Y:窒素原子又は

【化3】

- СН-І

で示される基、

n:0又は1)

【請求項2】 A環基がテトラゾリル基である請求項1 記載のヘテロ環誘導体又はその製薬学的に許容される 他

【請求項3】 A 環基が式

【化4】

で示される基であり、Xが酸素原子であり、且つYが窒素原子である請求項1記載のヘテロ環誘導体又はその製薬学的に許容される塩。

【請求項4】 R¹ が水素原子、低級アルキル基、トリフルオロメチル基、ニトロ基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、式ーCH2 -NHCONH-COOR®で示される基又は式-CH=N-OHで示される基である請求項1乃至3のいずれか1項記載のヘテロ環誘導体又はその塩。

10

【化1】

【請求項5】 R¹ がトリフルオロメチル基である請求 項4記載のヘテロ環誘導体又はその製薬学的に許容され る塩。

 ② 【請求項6】 2-〔4-[3-(4-トリフルオロメ チルフェノキシ)フェノキシ]ペンジル〕-1,2,4 -オキサジアゾリジン-3,5-ジオン又はその製薬学 的に許容される塩。

【請求項7】 5-〔4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ] ベンジル) テトラソール 又はその製薬学的に許容される塩。

【請求項8】 2-(4-(3-ペンジルオキシフェノキシ)ペンジル)-1, 2, 4-オキサジアゾリジン-3, 5-ジオン又はその製薬学的に許容される塩。

70 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、医薬、特に血糖低下剤 (インスリン感受性増強剤)として有用な新規なヘテロ 環誘導体及びその製薬学的に許容される塩、並びにそれ らを含有する医薬組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、糖尿病の治療剤として臨床上使用されている合成血糖低下剤はスルホニルウレア剤とビグアナイド剤である。しかし、ビグアナイド剤は、乳酸アシドーシスを惹起するので、その適用に制限があり、稀にしか用いられていない。一方、スルホニルウレア剤は、血糖低下作用が確実で副作用も非常に少いが、ときとして低血糖症をひき起こすことがあり、使用に当り充分な注意を払う必要があった。

【0003】近年に至り、末梢組織におけるインスリン感受性を高めて血糖低下作用を示すインスリン感受性増強剤が上記合成血糖低下剤に代りうるものとして注目されている。

【0004】このような情況下、本発明者等は、先にビ 50 スオキサ又はチアゾリジン誘導体に優れたインスリン感

受性増強作用を有することを見出し、特許出願した〔国際公開93/03021号パンフレット(1993)参照(以下、引例1と略記する。)〕。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来、上記の如く種々の研究がなされてきたが、現在においてもなお、優れた新規インスリン感受性増強剤の創製は、医療上の重要な課題である。

【0006】本発明者等は、インスリン感受性増強作用*

*を有する新規化合物について鋭意研究した結果、本発明 を完成した。

[0007]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、下 記一般式(I)で示される新規なヘテロ環誘導体に関す る。

[0008] 【化5】

$$R^{1} = \begin{pmatrix} R_{2} & R^{3} & R^{4} \\ C H_{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
 (1)

【0009】(上式中の各記号は、各々下記の意味を有 ナス

【0010】A環基:イミダブリル基、テトラゾリル※

---- : 単結合又は二重結合

【0012】R':水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、低級アルコキシ基、トリフルオロメチル基、ニトロ基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、式ーCH2ーNHCONH-COOR5で示される基又は式ーCH=N-OHで示される基、

 R^2 , R^3 : 同一又は異なって水素原子又はハロゲン原子、

R4:水素原子又は水酸基、

R⁵:水素原子又は低級アルキル基、

X:酸素原子、硫黄原子又は式-NH-で示される基、

Y:窒素原子又は 【0013】

【化7】

– С H –

【0014】で示される基、

n:0又は1)

本発明化合物は、前記引例1記載の化合物が連結基を介し、その双方にヘテロ環基が結合したピス体であるのに対し、連結基を介し、その片方にヘテロ環基(一般式(I)中のA環基)が結合し、他の一方には非環基(一般式(I)中のR')が結合している点に化学構造上の特徴を有する新規化合物である。

【0015】以下、本発明化合物につき詳述する。

【0016】なお、本明細書の一般式の定義において

※基、

[0011]

【化6】

「低級」なる用語は、特に断らない限り、炭素数が1万至6個の直鎖又は分岐状の炭素鎖を意味する。

【0017】従って、「低級アルキル基」としては、具 体的には例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソ プロピル基、ブチル基、イソプチル基、sec-ブチル 30 基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル 基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、1-メチ ルプチル基、2-メチルプチル基、1,2-ジメチルプ ロピル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、1-メチルペ ンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル 基、1、1-ジメチルプチル基、1、2-ジメチルプチ ル基、1、3 - ジメチルプチル基、2、2 - ジメチルブ チル基、2、3-ジメチルプチル基、3、3-ジメチル ブチル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、 1, 1, 2-トリメチルプロピル基、1, 2, 2-トリ 40 メチルプロピル基、1-エチル-1-メチルプロピル 基、1-エチル-2-メチルプロピル基等が挙げられ、 又、「ヒドロキシ低級アルキル基」は上記「低級アルキ ル基」の任意の1又は2個以上の水素原子が水酸基で置 換された基を意味する。

【0018】また、「低級アルコキシ基」としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソプトキシ基、sec-プトキシ基、tert-プトキシ基、ペンチルオキシ(アミルオキシ)基、イソペンチルオキシ基、tert-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、2-メチルプトキシ

基、1,2-ジメチルプロポキシ基、1-エチルプロポ キシ基、ヘキシルオキシ基などが挙げられる。

【0019】「低級アルコキシカルボニル基」としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソプトキシカルボニル基、sec-プトキシカルボニル基、tert-プトキシカルボニル基、イソペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、ヘキシル 10オキシカルボニル基等炭素数1万至6個の直鎖又は分歧状のアルコールと、カルボキシ基とでエステル形成された基が挙げられる。

【0020】「ハロゲン原子」としては具体的には例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。

【0021】本発明化合物(I)中、オキサジアゾリジン環を有する化合物は、その環に酸性プロトンを有するい。ので、塩基との塩を形成しうる。本発明には、化合物(I)の製薬学的に許容される塩が包含され、かかる塩が例示される。としては、リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ土類金属、マグネシウム、カルシウムなどのアルカリ土類金属、アルミニウムなどの三価金属などの無機塩基との塩、メチルアミン、エチルアミン、ジメチルアミン、製薬学的に許容ジエチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリスチルフェン、システルアミン、トリエチルアミン、トリエチルアミン、トリエチルアミン、トリエチルアミン、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、カウロヘキシルアミン、リジン、オール又はその製ルニチンなどの有機塩基との塩が挙げられる。

【0022】本発明化合物のA環基の種類によっては互変異性体が存在する。また、置換基の種類によっては、二重結合あるいは不斉炭素原子を有する場合があり、それらの存在に基づき幾何異性体や光学異性体が存在する。本発明には、これら異性体の単離されたもの及び混合物の全てが包含される。

【0023】更に、本発明化合物(I)やその塩は、水和物、各種の溶媒和物として、或いは結晶多形の物質として単離される場合があり、本発明にはこれら水和物、エタノール和物などの製薬学的に許容される種々の溶媒

6

和物あるいは結晶多形の物質も含まれる。

【0024】本発明化合物中、特に好ましい化合物としては、A環基がテトラゾリル基又は式

[0025]

【化8】

【0026】で示される基(X:酸素原子、Y:窒素原子)である化合物が挙げられ、更に好ましい化合物としてはR¹が水素原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル基、トリフルオロメチル基、ニトロ基、カルボキシル基、低級アルキルオキシカルボニル基、式-CH2-NHCONH-COOR⁵で示される基又は式-CH=N-OHで示される基である化合物が挙げられ、中でもR¹がトリフルオロメチル基である化合物が好ましい。

[0027] 更に至適な化合物としては、以下の化合物が例示される。

 $[0\ 0\ 2\ 8]$ (1) 2 - [4 - [3 - (4 - トリフルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] ベンジル] - 1, 2, 4 - オキサジアゾリジン- 3, 5 - ジオン又はその製薬学的に許容される塩。

[0029] (2) 5- [4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] ペンジル] テトラゾール又はその製薬学的に許容される塩。

【0030】(3)2-〔4-(3-ベンジルオキシフェノキシ)ベンジル)-1,2,4-オキサジアゾリジ 30 ン-3,5-ジオン又はその製薬学的に許容される塩。

[0031] (製造法) 本発明化合物は、その基本骨格 あるいは置換基の種類に基づく特徴を利用し、種々の合 成法を適用して合成できる。以下にその代表的な製法を 例示する。

【0032】第1製法

[0033]

【化9】

$$A_1 - C - A_3 \qquad (III)$$

(I-a)

【0034】 (式中、R¹, R², R⁸ 及びnは前記の意味を有し、Y¹ 及びY² は同一又は異って、ハロゲン原子、アルコキシ基、アラルキルオキシ基又はアリールオキシ基を意味する。)

本発明化合物 (I) 中、オキサジアゾリル基を有する化合物 (I-a) は一般式 (II) で示される (N-カルバモイル-N-ヒドロキシアミノメチル) 誘導体と、一般式 (III) で示されるカルボニル化合物とを反応させるこ 30 とにより製造できる。

【0035】ここに、化合物Y¹及びY²が示すハロゲン原子としては前記のものが挙げられ、アルコキシ基としては特に低級アルコキシ基のみに限定されるものではないが、通常メトキシ基、エトキシ基などの低級アルコキシ基が用いられる。アリールオキシ基、アラルキルオキシ基は、芳香族炭素環オキシ基、芳香族炭素環アルコキシ基であれば特に限定されないが、フェノキシ基あるいはベンジルオキシ基などが一般的である。

【0036】反応は、テトラヒドロフラン、ジエチルエ 40 ーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン、ジメト キシエタン (モノグリム)、ピス (2-メトキシエチ ル)・エーテル (ジグリム)、メタノール、エタノール、 セロソルブ (商品名・2-エトキシエタノール)、メチ

ルセロソルブ(商品名・2 - メトキシエタノール)、ジメチルスルホキシド、スルホラン等反応に不活性な有機溶媒あるいはこれらの混合溶媒中、化合物(II)とこれに対し等モル乃至過剰モルの化合物(III)とを、好ましくは水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基の存在下、0℃乃至150℃の温度条件下に行うのが有利である。

- 30 【0037】なお、原料化合物(II)は、下記反応式で示されるように、
 - 1)対応するベンズアルデヒド化合物(IV)を還元、ハロゲン化してハロゲノメチル化合物(V)とし、これに保護ヒドロキシ尿素を反応させて、得られるN-保護ヒドロキシーN-カルバモイルアミノメチル化合物(VI)から保護基を除去するか、または
 - 2) 対応するペンズアルデヒド化合物 (IV) とヒドロキシルアミン及び還元剤との還元的アミノ化により得られるヒドロキシアミノメチル化合物 (VII)に酸触媒存在下シアン酸又はイソシアン酸を反応させることにより容易に入手できる。

【0038】 【化10】

10 (IIIV) 還元 CHO (IV) NH2OH 還元、 還 元 ハロゲン化 (IX) NHOH (V) (IIV) R®O-NHCONH2 NH₂ ÒR6 M-CNO H+ (IV) R⁸ の除去(還元又はCF₉CO₂H) (II)

【0039】 (式中、R¹, R², R⁸ 及びnは前記の 意味を有し、Y⁸ はハロゲン原子を、R⁶ は容易に除去 40 できる水酸基の保護基を、Mはアルカリ金属を意味す

ここに、ハロゲン原子やアルカリ金属は前記のものを意 味し、水酸基の保護基としてはベンジル基、p-メトキ シベンジル基の如きアラルキル基、tert-ブチル基 の如き低級アルキル基、アセチル基、トリフルオロアセ チル基、ベンジルオキシカルボニル基の如きアシル基な ど容易に除去できる水酸基の保護基が挙げられる。

【0040】各工程の反応は常法を適用して実施するこ

らハロゲノメチル化合物(V)を製造する反応は、好ま しくはメタノールなどのアルコール類、テトラヒドロフ ランなどのエーテル類やこれらの混合溶媒など反応に不 活性な有機溶媒中、水素化ホウ素ナトリウムなど-CH Oより-CH2 OHを製造する際常用される還元剤を用 いて還元し、これにハロゲン化水素などのハロゲン化剤 を作用させることにより行なわれる。また、化合物 (V) よりN- (保護ヒドロキシ) -N-カルパモイル アミノメチル化合物を製造する反応は、ジメチルホルム アミドなどNーアルキル化反応で常用の反応に不活性な 有機溶媒中、好ましくは水素化ナトリウム、炭酸カリウ とができる。例えば、ベンズアルデヒド化合物 (IV) か 50 ムなどのN-アルキル化反応で常用の塩基の存在下に化

合物(V)と保護ヒドロキシ尿素とを作用させることに より行なわれる。さらに、保護基の脱離は、保護基の種 類によって異なるが、トリフルオロ酢酸など水酸基保護 基脱離に常用される酸で処理するか、ベンジル基などの 保護基のときはPd-Cなどの触媒下接触還元するなど 還元によって保護基を脱離させる。

【0041】また、化合物 (IV) からヒドロキシアミノ. メチル化合物 (VII)を製造する反応は、メタノール、エ タノールなどのアルコール類、ベンゼン、トルエン、キ シレンなどの芳香族炭化水素類などの有機溶媒又は水あ るいはこれらの混合溶媒など反応に不活性な溶媒中、必 要により酢酸ナトリウム、p-トルエンスルホン酸など の触媒の存在下に、また必要により共沸脱水装置や脱水 剤を用いて、化合物(IV)とヒドロキシルアミン又はそ の塩とを作用させ、生成するヒドロキシイミノアルキル 基をボランーピリジン錯体、水素化ホウ素ナトリウム等 還元的アミノ化に常用される還元剤により還元すること によって行なわれる。ヒドロキシイミノアルキル基は特 に単離せずに還元工程に付すこともできる。

*【0042】化合物 (VII)から化合物 (II) を製造する 反応は、メタノール、エタノール等のアルコール類、テ トラヒドロフランなどのエーテル類などの反応に不活性 な有機溶媒あるいはこれらの混合溶媒中、塩酸などの酸 触媒の存在下に、化合物 (VII) にシアン酸アルカリ金属

を作用させることにより行なわれる。

12

【0043】なお、ベンズアルデヒド化合物(IV)は、 対応するフェノール類に例えば4-フルオロベンズアル デヒドを塩基の存在下に作用させるエーテル化により、 10 あるいは対応するニトリル化合物 (VIII) を、ジイソブ チルアルミニウムハイドライドなどの還元剤で還元する など、種々の方法を適用して製造される。また、ハロゲ ノメチル化合物(V)は、例えばトリル化合物(IX)を 原料とするときは、これにハロゲン化剤を作用させるこ

【0044】第2製法

とによって製造することもできる。

[0045]

【化11】

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & R_{2} \\
C & H_{2} & O
\end{array}$$
(VII)

$$\begin{array}{c}
 & \text{O} \\
 & \text{Y'} - \text{C} - \text{NCO} \\
 & \text{X}
\end{array}$$

$$X \text{ (X)}$$

$$R^{1} = \begin{pmatrix} R_{2} & & & & \\ & & & \\ CH_{2} & & & \\ \end{pmatrix} = 0$$

(I-a)

【0046】 (式中、R¹, R², R³ 及びnは前記意 味を有し、Y4 はハロゲン原子又はアルコキシ基を、Y 5 及びY6 は同一又は異なってハロゲン原子、アルコキ シ基、アラルキルオキシ基又はアリールオキシ基を意味 する。)

本発明化合物(I-a)は、対応するヒドロキシアミノ メチル化合物 (VII)を原料として、これに一般式 (X)

ミド類(XI)を作用させることによって製造することも できる。

【0047】ここにハロゲン原子、アルコキシ基、アラ ルキルオキシ基やアリールオキシ基としては前記のもの が挙げられる。

【0048】反応は、原料化合物の種類によって異なる が、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテ で示されるイソシアナート類(X)又はN-アシル酸イ *50* ルなどのエーテル類、ジメチルホルムアミド、ジメチル

スルホキシドなどの有機溶媒あるいはこれらの混合溶媒など反応に不活性な溶媒中、化合物 (VII)とこれに対し等モル乃至過剰モルの化合物 (X) 又は (XI) を用い、必要により炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、トリメチルアミン、トリエチルアミンなどの塩基*

*の存在下、冷却下乃至室温下に行われ、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水溶液で処理して製造される。

14

【0049】第3製法

[0050]

【化12】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & O & O \\
C & H_2 \rangle_{\overline{\bullet}} & O & O \\
\end{array}$$

(XII)

塩基
$$R^1$$
 R_2 R^3 N N H

【0051】 (式中、R¹, R², R³, n及びY⁴ は 前記の意味を有する)

本発明化合物(I-a)は、対応するN-ヒドロキシー N-アシルアミノカルポニルアミノメチル化合物(XII) を塩基で処理して環化することによっても製造できる。

【0052】ここに用いられる塩基は第2製法に用いられる塩基であり、化合物 (XII)は第2製法において塩基の非存在下に化合物 (VII)と(X)とを作用させること※

(I-a) ※によって製造されるものであって、いわば第2製法の中間体である。

【0053】従って、塩基処理の反応は第2製法と同様である。

【0054】第4製法

[0055]

【化13】

(XIII)

【0056】 (式中、R¹, R², R⁸ 及びnは前記の意味を有する)

一般式 (I-b) で示されるテトラゾール誘導体は、一般式 (XIII) で示されるモノニトリル誘導体から、シアノ基をテトラゾリル基に変換する周知の反応によって製造される。

(I-b) [0057]シアノ基を [0058]

(化14]

50

【0059】に変換する反応は、たとえばニトリル誘導 体(XIII)とアジ化ナトリウム、塩化アンモニウムをジ メチルホルムアミドを溶媒として加熱することにより行 なわれる。

*【0060】第5製法 [0061] 【化15】

$$---$$

$$CH_{1}$$

$$0$$

$$K'$$

$$CH_{2}$$

$$0$$

$$0$$

(l-d)

(1-c)

は前記の意味を有する。)

一般式(I-c)で示されるヘテロ環誘導体は、一般式 (IV) で示されるベンズアルデヒド化合物と式 (XIV)で 示されるチアソリジン又はオキサゾリジン誘導体とを反 応させる一般的な縮合反応(Knoevenagel縮 合) により製造される。

【0063】また一般式 (I-d) で示されるヘテロ環 誘導体は化合物(I-c)を還元することにより製造さ れる。

【0064】縮合反応は酢酸-ピペリジン混合物、β-アラニン、アルミナ、四塩化チタン、四塩化スズ、三フ ッ化ホウ素、フッ化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、炭酸ナトリウム、酢酸アンモニウム、ナト リウムエトキシド、カリウム t - ブトキシドなどのアル カリ金属アルコラート、ジエチルアミン、トリエチルア ミン、ペンチルアミン、ピリジン等の塩基の存在下、エ タノール、メタノール等のアルコール、テトラヒドロフ

【 $0\ 0\ 6\ 2$ 】(反応式中、 R^1 , R^2 , R^3 ,X及びn 30 ラン、ジエチルエーテル、メチレンクロライド、クロロ ホルム、ベンゼン、トルエン、アセトニトリル、酢酸、 プロピオン酸、酪酸等の有機溶媒や水あるいはこれらの 混合溶媒中で化合物 (IV) と化合物 (XIV)とをほぼ等モ ル又は2倍モルあるいは一方をその化学当量よりもやや 過剰量として使用し、室温乃至加熱下、好ましくは加熱 下に行うのが好適である。

> 【0065】本発明の化合物(I-d)を製造する反応 は炭素ー炭素二重結合の還元反応であり、パラジウムー 炭素等を触媒とする水素化反応、水素化ホウ素リチウ ム、水素化ホウ素ナトリウム等の金属水素化物による還 元反応等が選択される。金属水素化物による還元反応と しては溶媒にジメチルイミダゾリジノン、還元剤として は水素化ホウ素ナトリウム等が好適であり反応温度は通 常加熱下で行われる。

【0066】第6製法

[0067]

【化16】

-737-

16

$$R^{1} = \begin{pmatrix} R^{2} & R^{3} & R^{4} & Q \\ R^{1} & C & H - Z \\ C & H_{2} \end{pmatrix}_{0} + \begin{pmatrix} R^{3} & R^{4} & Q \\ C & H - Z \\ Q & Q \end{pmatrix}$$
(XIV)

$$\longrightarrow \mathbb{R}^{1} \longrightarrow \mathbb{R}^{2} \longrightarrow \mathbb{R}^{3} \longrightarrow \mathbb{R}^{4} \longrightarrow \mathbb{R}^{$$

(I-e)

【0.068】(式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X及び n は前記の意味を有し、Z はハロゲン原子を意味する。)

一般式(I-e)で示される本発明化合物は、一般式 (XIV) で示されるハロゲン化物と一般式 (XIV)のオキサゾリジン又はチアゾリジン化合物とを反応させることにより製造できる。

【0069】ここにハロゲン原子としては、ヨウ素原子、臭素原子、塩素原子等が挙げられる。

【0070】 反応は、ジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチルホルムアミド等反応に不活性な有機溶媒あるいはこれらの混合溶媒中、化合物

(XV) に対し化合物 (XIV)をほぼ等モルもしくは2倍モ*

*ル、又はいずれか一方をその化学当量よりもやや過剰量用い、n-ブチルリチウム、マグネシウムメチルカーボネート、リチウムジイソプロピルアミド、ポタシウムへ20 キサメチルジシラジドなどの塩基の存在下で化合物(XV)を活性メチレン化合物となして実施するのが有利である。

【0071】反応温度は塩基の種類等反応条件によって 異なるが、通常-78℃~100℃で行なわれる。

【0072】反応時間は反応条件を考慮して適宜設定される。

【0073】第7數法

[0074]

【化17】

【0075】 (式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , Z及び n は前記の意味を有する。)

一般式 (I-f) のイミダゾール誘導体は、一般式 $(X \lor)$ で示されるハロゲン化合物とイミダゾール $(X \lor I)$ とを反応させることにより製造できる。

(I-f) [0076] 反応は、ジメチルホルムアミド、エタノール、アセトン、ジオキサン、イソプロバノール、2-プタノン、テトラヒドロフランなど反応に不活性な有機溶媒あるいは、これらの混合溶媒中、一般的には3~10 倍モルのイミダゾールを用いて加熱反応させ、通常のア

ミンのアルキル化反応と同様に処理することにより入手 *チル基又はアセチル基などの保護基を除去する方法によ

【0077】より有利にはN-保護イミダゾールを等モル用いて3-位窒素上へのアルキル化を行った後、トリ*

することが出来る。

っても製造することが出来る。 【0078】

20

【化18】

$$R^{2} \qquad \qquad R^{3} \qquad \qquad CH=O \qquad + \qquad N \qquad (IV)$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} & OH & H \\
R^{3} & CH & N
\end{array}$$

$$(I - h)$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} & & & \\
R^{1} & & & \\
CH_{2} & & & \\
\end{array}$$

(I - i)

【0079】(式中、 R^1 , R^2 , R^3 及びnは前記の意味を有し、Tritylはトリチル基を意味する。)一般式(I-g)で示される化合物は、一般式(IV)で示されるアルデヒド誘導体と一般式(XVI)で示されるトリチル基などで保護されたイミダゾール誘導体とを反応させることにより製造できる。

【0080】反応は、ジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチルホルムアミド等反応に不活性な有機溶媒あるいはこれらの混合溶媒中、化合物 50

(XVI)に対し化合物(XV)をほぼ等モルもしくは2倍モル、又はいずれか一方をその化学当量よりもやや過剰量用い、n-プチルリチウム、マグネシウムメチルカーボネート、リチウムジイソプロピルアミド、ボタシウムへキサメチルジシラジドなどの塩基の存在下で化合物(XVI)のイミダゾール誘導体の2-位にアニオンを発生させた後実施するのが有利である。

【0081】反応温度は塩基の種類等反応条件によって 異なるが、通常-78℃~100℃で行なわれる。 【0082】反応時間は反応条件を考慮して適宜設定される。

【0083】 一般式 (I-h) で示される本発明化合物は、 (I-g) をトリチル基を脱保護する一般的な手法により、例えば90%酢酸;加温、トリフルオロ酢酸等で処理することにより製造出来る。

【0084】一般式(I-i)で示される本発明化合物は、化合物(I-h)をプロトン酸とトリエチルシラン等の還元反応により水酸基を還元することにより又は化合物(I-g)をトリフルオロ酢酸とトリエチルシラン 10で処理することにより水酸基の還元とトリチル基の脱保護を同時に行うことにより製造することも出来る。

【0085】その他の製造法

本発明化合物は、その構造中、エーテル構造、アミド構造、イミノ構造等を有しており、前述したエーテル化、アミド化、N-アルキル化、還元的アミノ化及び脱エステル化などの常法を適用して製造しうるものである。

【0086】このようにして製造された本発明化合物は、遊離化合物、その塩、水和物、各種溶媒和物などとして単離され、精製される。本発明化合物(I)の製薬 20学的に許容される塩は、通常の造塩反応に付すことにより製造することもできる。

【0087】単離精製は、抽出、分別結晶化、各種分画 クロマトグラフィー等通常の化学操作を適用して行なわ れる。

【0088】 互変異性体や幾何異性体は、適当な原料を 選択することにより、あるいは異性体間の物理化学的性 質の差を利用して分離することができる。

【0089】また、光学異性体は、適当な原料化合物を 選択することにより、あるいはラセミ化合物のラセミ分 30 割法〔例えば、一般的な光学活性な塩基とのジアステレ オマー塩に導き、光学分割する方法等〕により立体化学 的に純粋な異性体に導くことができる。

[0090]

【発明の効果】本発明化合物(I)及びその塩などは、インスリン感受性増強作用に基づく優れた血糖低下作用を有し、低毒性であり、副作用の少ない糖尿病殊に非インスリン依存型真性糖尿病(II型)や糖尿病の各種合併症の予防治療剤、インスリンとの併用薬剤などとして有用である。

【0091】本発明のインスリン感受性増強作用に基づく優れた血糖低下作用は以下の試験法によって確認されたものである。

【0092】血糖低下活性

4-5wの雄性kkマウスを日本クレア(株)より入手した。動物は高カロリー食(CMF,オリエンタル酵母(株))で個別飼育し体重40gのものを用いて試験した。

【0093】血糖値の測定は尾静脈より10μlの血液 を採取し、0.33Nの過塩素酸100μlで除蛋白 50

後、遠心分離を行い上澄相のグルコースをグルコースオキシダーゼ法を用いて測定した。血糖が200mg/d1以上の動物6匹を1群として試験に供した。

【0094】薬剤は0.5%メチルセルロースに懸濁し 4日間毎日経口投与を行なった。薬剤投与前および5日 目に尾静脈より血液を採取し上記の方法により血糖を測 定した。

【0095】一般式(I)で示される化合物や製薬学的 に許容されるその塩の1種又は2種以上を有効成分とし て含有する医薬組成物は、通常用いられている製剤用の 担体や賦形剤、その他の添加剤を用いて、錠剤、散剤、 細粒剤、顆粒剤、カプセル剤、丸剤、液剤、注射剤、坐 剤等に調製され、経口的又は非経口的に投与される。

【0096】本発明化合物のヒトに対する臨床投与量は 適用される患者の症状、体重、年令や性別等を考慮して 適宜決定されるが、通常成人1日当り経口で1~200 0mgであり、これを1回あるいは数回に分けて投与す る。投与量は種々の条件で変動するので、上記投与量範 囲より少い量で十分な場合もある。

【0097】本発明による経口投与のための固体組成物 としては、錠剤、散剤、顆粒剤等が用いられる。このよ うな固体組成物においては、一つ又はそれ以上の活性物 質が、少なくとも一つの不活性な希釈剤、例えば乳糖、 マンニトール、ブドウ糖、ヒドロキシブロピルセルロー ス、微結晶セルロース、デンプン、ポリビニルピロリド ン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムと混合される。 組成物は、常法に従って、不活性な希釈剤以外の添加 剤、例えばステアリン酸マグネシウムのような潤滑剤や 繊維素グリコール酸カルシウムのような崩壊剤、ラクト ースのような安定化剤、グルタミン酸又はアスパラギン 酸のような可溶化乃至は溶解補助剤を含有していてもよ い。錠剤又は丸剤は必要によりショ糖、ゼラチン、ヒド ロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチル セルロースフタレートなどの胃溶性あるいは腸溶性物質 のフィルムで被膜してもよい。

【0098】経口投与のための液体組成物は、薬剤的に 許容される乳濁剤、溶液剤、懸濁剤、シロップ剤、エリ キシル剤等を含み、一般的に用いられる不活性な希釈 剤、例えば精製水、エタノールを含む。この組成物は不 活性な希釈剤以外に可溶化乃至溶解補助剤、湿潤剤、懸 濁剤のような補助剤、甘味剤、風味剤、芳香剤、防腐剤 を含有していてもよい。

【0099】 非経口投与のための注射剤としては、無菌の水性又は非水性の溶液剤、懸濁剤、乳濁剤を包含する。水性の溶液剤、懸濁剤の希釈剤としては、例えば注射剤用蒸留水及び生理食塩水が含まれる。非水溶性の溶液剤、懸濁剤の希釈剤としては、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリープ油のような植物油、エタノールのようなアルコール類、ポリソルベート80(商品名)等がある。このような組成物は、さ

らに等張化剤、防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤(例えば、ラクトース)、可溶化乃至溶解補助剤のような添加剤を含んでもよい。これらは例えばパクテリア保留フィルターを通す濾過、殺菌剤の配合又は照射によって無菌化される。これらは又無菌の固体組成物を製造し、使用前に無菌水又は無菌の注射用溶媒に溶解して使用することもできる。

[0100]

【実施例】以下実施例により、本発明を更に詳細に説明 する。

【0101】なお、出発原料物質にも新規物が含まれており、その製造例も参考例として付記する。

【0102】参考例1

[0103]

【化19】

【0104】3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノール6gを無水炭酸カリウム3.3g、4-フルオロペンズアルデヒド3.0g、ジメチルスルホキシド20m1と共に100℃で10時間加熱撹拌した。反応終了後、水40m1、ペンゼン80m1を加えて分液し、有機層を水洗後、クロロホルムを溶離液としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、4-〔3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ〕ベンズアルデヒド6gを得た。

【0105】質量分析値(m/z):358 (M^+) 核磁気共鳴スペクトル(CDC1 $_3$, TMS内部標準) δ :6.79 (1 H, t),6.88-6.90 (2 H, m),7.09-7.11 (4 H, m),7.40 (1 H, t),7.60 (2 H, d),7.87 (2 H, d),9.94 (1 H, s)

上記参考例1と同様にして、参考例2~8の化合物を合成した(化学構造式、化学名及び理化学的性状は後記表1及び2に掲記する。)。

【0106】実施例1

a) 参考例1で得た、4-〔3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ)ペンズアルデヒド6g、酢酸アンモニウム2.0g、塩酸ヒドロキシルアミ 40ン1.8g、水10m1をメタノール50m1と共に室温で2時間撹拌した後、30分間加熱還流した。反応終了後、減圧下メタノールを留去し、酢酸エチル50m1、水20m1を加えて分液した。有機層を集め減圧留去した後、クロロホルムを溶離液としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、4-〔3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ〕ペンズアルドキシム4.0gを得た。

24

【0107】得られた4-〔3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ〕ベンズアルドキシム3.0gをエタノール30mlに溶解し、ピリジンーボラン1.2gを加えた後、氷冷却下4N-塩酸12mlを滴下した。室温に4時間放置した後、水酸化ナトリウム水を加えてアルカリ性とした後、メチレンクロリド50m1、水100mlを加えて分液した。有機層を集めクロロホルムを溶離液としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、N-〔4′-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ〕ベンジル〕ヒドロキシルアミン2.5gを得た。

【0108】質量分析値(m/z):374 〔(M-H)⁻〕 (FAB/Neg)

核磁気共鳴スペクトル (CDC1:, TMS内部標準) δ: 4.02 (2H, s), 6.70 (1H, d), 6.74-6.81 (2H, m), 7.01 (2H, d), 7.06 (2H, d), 7.28-7.34 (3 H, m), 7.57 (2H, d)

b) 上記 a) で得たN- (4- [3- (4-トリフルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] ベンジル) ヒドロキシルアミン1.5 gをテトラヒドロフラン30mlに溶解し、氷冷却下エトキシカルボニルイソシアネート0.7 gを添加した。30分間放置した後、N-水酸化ナトリウム水溶液を加えてアルカリ性とした。2時間室温に放置した後、6N-塩酸を加えて酸性化し、酢酸エチル30mlを加えて分液した。有機層を集め減圧にて乾固し、残渣をクロロホルムを溶離液としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、2- [4- [3- (4-トリフルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] ベンジル) -1, 2, 4-オキサジアゾリジン-3, 5-ジオン1.0 gを得た。

【0109】融点:34-36℃

質量分析値 (m/z):443 [(M-H)⁻] (FAB/Neg)

核磁気共鳴スペクトル (CDC1₃, TMS内部標準) δ: 4. 78 (2H, s), 6. 73-6. 82 (3 H, m), 7. 01 (2H, d), 7. 07 (2H, d), 7. 31-7. 34 (3H, m), 7. 58 (2 H, d)

c) 上記b)で得た2-〔4-〔3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]ベンジル〕-1,2,4-オキサジアゾリジン-3,5-ジオン0.8gを炭酸ナトリウム0.2g、水20m1と共に加熱し溶解した後、放冷却し晶出した結晶を濾取し、2-〔4- [3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]ベンジル〕-1,2,4-オキサジアゾリジン-3,5-ジオンのナトリウム塩0.63gを得た。

【0110】分解点:160℃ 水

元素分析値 (C22 H14 N2 O5 F3 Naとして)

C (%) H (%) N (%) F (%)

3.03 6.01 12.22 理論値 56.66 6.07 実験値 56.49 3.03 12.26

質量分析値 (m/z):489 [(M+Na)+] FAB/Pos. 核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d 6, TMS内部標準)

 δ : 4. 40 (2H, s), 6. 7-7. 45 (10 H, m), 7. 74 (2H, d)

実施例1と同様にして、以下の実施例2~8の化合物を 得た。

【0111】実施例2

2- [4-(3-フェノキシフェノキシ) ペンジル) -1. 2. 4 - オキサジアゾリジン-3, 5 - ジオン 原料化合物: 4-〔(3-フェノキシ)フェノキシ)ベ ンズアルデヒド

質量分析値(m/z):375 (M-1) 核磁気共鳴スペクトル(CDCl3, TMS内部標準) δ : 4. 78 (2 H, s), 6. 68-6. 77 (3 H, m), 6. 99-7. 04 (4H, m), 7. 12 (1 H, t), 7. 25-7. 36 (5 H, m)

実施例3

 $2 - (4 - (3 - (4 - E)^2 + E)^2 + E)$ フェノキシ] ベンジル〕-1, 2, 4-オキサジアゾリ ジンー3,5-ジオン

原料化合物:4-[3-(4-ヒドロキシメチルフェノ キシ) フェノキシ) ベンズアルデヒド

融点:119-125℃ MeOH-ether 質量分析値(m/z):405 [M-H] *

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-ds, TMS内部標*

元素分析値 (C23 H18 N2 O7 ・0.1 H2 Oとして) C (%) H (%)

63.33 4. 21 理論值

実験値 63.03 4.18

質量分析値(m/z):433(M-1)-

核磁気共鳴スペクトル (CDC13, TMS内部標準) δ : 3. 91 (3 H, s), 4. 77 (2 H, s),

6. 60 (1 H, t), 6. 82-6. 86 (2 H,

m), 6. 99-7. 02 (4 H, m), 7. 32-

7. 36 (3H, m), 7. 97 (2H, d)

実施例6

元素分析値 (C22 H18 N2 O5 ・390. 43として)

H (%) C (%)

理論値 67.69 4.65 7. 18

67.79 4.60 7.09 実験値

質量分析値(m/z):390 (MH+) FAB/Po

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d。, TMS内部標

 δ : 4. 77 (2 H, s), 5. 09 (2 H, s), 6. 57 (1H, dd, J=2. 44 and 8. 5 *準)

 δ : 4. 77 (2 H, s), 5. 10 (2 H, s), 6. 65 (1 H, m), 6. 72-6. 77 (2 H, m), 7.03-7.12(4 H, m), 7.36-7. 43 (5H, m), 10. 56 (1H, s), 1 2. 45 (1H, brs)

10 2-(4-[3-(4-ニトロフェニル)フェノキシ] ペンジル〕-1,2,4-オキサジアゾリジン-3,5 ージオン

原料化合物: 4-(3-(4-ヒドロキシメチルフェノ キシ) フェノキシ) ベンズアルデヒド

質量分析値 (m/z):420 (M-1) +

核磁気共鳴スペクトル(CDCls, TMS内部標準)

 δ : 4. 80 (2 H, s), 6. 75 (1 H, m), 6. 84-6. 90 (2H, m), 7. 02-7. 05

(4 H, m), 7. 33-7. 40 (3 H, m), 8.

20 18-8. 21 (2H, m), 9. 60 (1H, br s)

実施例5

4-[3-[4-[(3, 5-ジオキソ-1, 2, 4-オキサジアゾリジン-2-イル)メチル]フェノキシ] フェノキシ)安息香酸プチル

原料化合物:4-〔3-(4-ホルミルフェノキシ)フ ェノキシ〕安息香酸メチル

融点:93-95℃

N (%)

6.42

6.53

※2-(4-(3-ベンジルオキシフェノキシ)ベンジ ル) -1, 2, 4-オキサジアゾリジン-3, 5-ジオ

原料化合物:4-〔3-ベンジルオキシフェノキシ〕ベ ンズアルデヒド

融点:117-118℃

N (%)

×

6. 81 (1H, dd, J=2. 44 and 7. 9 3 H z), 7. 01 (2H, d, J = 8.5 5 H z), 7. 27-7. 43 (8H, m), 12. 43 (1H,

brs)

実施例7

2-[4-[3-(4-トリフルオロメチルペンジルオ 4 H z),6.6 7 (1 H,· t, J = 2.4 4 H z), 50 キシ)フェノキシ] ベンジル)-1,2,4-オキサジ - 27

アゾリジン-3,5-ジオン

原料化合物: 4 - 〔3 - (4 - トリフルオロメチルベンジルオキシ)フェノキシ〕ベンズアルデヒド

元素分析値 (C₂, H₁, N₂ O₅ F₃ として)

C (%) H (%) N (%)

理論値 60.27 3.74 6.11

実験値 60.48 3.68 6.02 質量分析値 (m/z):459 (M+H) + FAB (Pos.)

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-da, TMS内部標 10 準)

δ: 4. 78 (2H, s), 5. 22 (2H, s), 6. 58-6. 61 (1H, m), 6. 68-6. 70 (1H, m), 6. 80-6. 84 (1H, m), 7. 01 (2H, d, J=8. 55Hz), 7. 28-7. 33 (1H, m), 7. 35 (2H, d, J=8. 55 Hz), 7. 64 (2H, d, J=7. 93Hz), 7. 75 (2H, d, J=7. 93Hz), 12. 44 (1H, brs)

実施例8

原料化合物: 4 - 〔3 - (4 - メチルフェノキシ) フェノキシ〕 ベンズアルデヒド

融点:87-89℃

元素分析値 (C₂₂ H₁₈ N₂ O₅ として)

C(%) H(%) N(%)

理論値 67.69 4.65 7.18 実験値 66.71 4.69 7.19

質量分析値 (m/z):391 (M⁺+1) + FAB (Pos.)

核磁気共鳴スペクトル (DMSO- d_{ϵ} , TMS内部標準)

 δ : 2. 2 9 (3 H, s), 4. 7 6 (2 H, s), 6. 5 6 - 6. 5 8 (1 H, m), 6. 6 9 - 6. 7 2 (2 H, m), 6. 9 6 (2 H, d, J=7. 9 3 Hz), 7. 0 4 (2 H, d, J=8. 5 4 Hz), 7. 2 0 (2 H, d, J=8. 5 4 Hz), 7. 3 3 - 7. 3 7 (3 H, m), 7. 3 7 (1 H, b r s)

37 (3H, m), 7. 37 (1H, brs) 実施例9

4- (3- [4- [(3, 5-ジオキソ-1, 2, 4-*

元素分析値 (C₂₀ H_{1 ë} O₈ F₈ として)

C (%) H (%)

 理論値
 66.67
 4.20

 実験値
 66.70
 4.18

質量分析値(m/z):360 (M⁺) GC/MS 核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₄, TMS内部標準)

 δ : 4. 48 (2H, d, J=5. 86Hz), 5. 1 50

28

*オキサジアゾリジン-2-イル)メチル]フェノキシ]フェノキシ]安息香酸メチル1.34gのメタノール30mlと水10mlの溶液に水酸化リチウムー水和物1.34gを加えた。反応混合物を室温下一晩撹拌した後、1N塩酸で希釈し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸エチルで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出液;クロロホルム:メタノール=10:1)で精製した後、ヘキサンー酢酸エチルで洗浄して、4-〔3- [4- [(3,5-ジオキソー1,2,4-オキサジアゾリジン-2-イル)メチル]フェノキシ]フェノキシ〕安息香酸0.24gを得た。

【0112】融点:160-164℃

元素分析値 (C22 H18 N2 O7 として)

C (%) H (%) N (%) 62.86 3.84 6.66

実験値 62.73 3.86 6.39

質量分析値 (m/z):419 [(M-H):] (FA 20 B/Neg)

核磁気共鳴スペクトル (CDC1s, TMS内部標準) δ: 4. 74 (2H, s), 6. 72 (1H, t), 6. 79-6. 82 (2H, m), 6. 99-7. 02 (4H, m), 7. 31-7. 36 (3H, m), 8. 02 (2H, d)

実施例10

理論値

a) 4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ)ベンズアルデヒド5.0gのエタノール50ml溶液に、氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム300.79gを少しずつ加え、室温にて2時間撹拌した。反応終了後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルに溶解し、水及び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒留去後、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、ヘキサンー酢酸エチル(17:3)溶出部より、1-[4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]フェニル)メタノール4.2g(収率84%)を得た。

[0113]

N (%) F (%) 0 15.82 0 15.80

7 (1 H, t, J = 5. 8 6 H z), 6. 7 1 - 6. 7 3 (1 H, m), 6. 8 1 - 6. 8 7 (2 H, m), 7. 0 4 (2 H, d, J = 8. 3 0 H z), 7. 1 8 (2 H, d, J = 8. 7 9 H z), 7. 3 5 (2 H,

d, J = 8.30 Hz), 7.40-7.45 (1H, m), 7. 74 (2H, d, J = 8. 79Hz) 1- (4- [3- (4-トリフルオロメチルフェ ノキシ) フェノキシ] フェニル) メタノール4.5gの 塩化メチレン90m1溶液に、氷冷塩化チオニル2.9 7gとジメチルホルムアミド0.1m1を加え、室温に て1時間30分撹拌した。反応終了後、溶媒を留去し、 残渣をジエチルエーテルに溶解し、飽和炭酸水素ナトリ ウム水溶液、水、及び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシ ウムで乾燥した。溶媒留去後、粗ベンジルクロライド体 10

[0114]

4.56gを得た。

質量分析値 (m/z):377 (M+) GC/MS $379 (M^+ + 2)$

核磁気共鳴スペクトル(DMSO-d。, TMS内部標

 δ : 4. 77 (2 H, s), 6. 77-6. 80 (1 H, m), 6. 83-6. 91 (2H, m), 7. 07*

元素分析値 (C21 H14 NO2 F: として)

C (%) H (%) N (%) F (%) 理論値 68.29 3.82 3. 79 実験値 68.38 3.82 3.81 15.42

[0115]

質量分析値 (m/z):369 (M+) (GC/M S)

核磁気共鳴スペクトル(DMSO-d:, TMS内部標 準)

 δ : 4. 0 2 (2 H, s), 6. 77-6. 78 (1 H, m), 6. 83-7. 10 (2H, m), 7. 10 (2 H, d, J = 8.55 Hz), 7.19 (2 H,d, J = 9. 15 Hz), 7. 39 (2 H, d, J =8. 55 Hz), 7. 42-7. 47 (1 H, m), 7. 74 (2H, d, J=8.54Hz)

上記c)で得た4′-(3-(4-トリフルオロ メチルフェノキシ)フェノキシ〕ペンジルシアニド0. ※ * (2 H, d, J = 8.55 Hz), 7. 20 (2 H,d, J = 8.54 Hz), 7. 42-7.49 (3H, m), 7. 74 (2H, d, J=8.54Hz)

30

c) 上記b) で得た粗4- (3-(4-トリフルオロ メチルフェノキシ)フェノキシ)ペンジルクロライド 2. 45gをアセトニトリル (20ml)・水 (3m 1) に溶解し、シアン化カリウム0. 41gとトリエチ ルベンジルアンモニウムクロリド100mgを加え、3 時間加熱還流した。反応終了後、飽和炭酸水素ナトリウ ム水溶液を加え、塩化メチレンで抽出した。飽和食塩水 で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒留去し、得ら れた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて 精製し、ヘキサンー酢酸エチル(9:1)溶出部より、 4'-(3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フ ェノキシ〕ペンジルシアニド2.15g(収率90%) を得た。

15.43

※54のジメチルホルムアミド(10ml)溶液に、アジ 化ナトリウム 0. 15g、塩化アンモニウム 0. 12g を加え、130℃、24時間撹拌した。反応終了後、1 N塩酸水溶液、クロロホルムを加えて分液した。有機層 を水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒留去 し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィーに付し、クロロホルムーメタノール (95:5) 溶 出部より5- [4-[3-(4-トリフルオロメチルフ ェノキシ)フェノキシ]ペンジル]テトラゾール0.1 5 gを得た。

【0116】融点:95-99℃

元素分析値 (C21 H15 N4 O2 F3 として)

H (%) N (%) F (%) C (%) 理論値 61.17 3.67 13.59 13.82 実験値 60.86 3.79 13.29 13.60

質量分析値 (m/z):412 (M⁺) 核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d。, TMS内部標 40 ルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] ベンジル) テト 準)

 δ : 4. 28 (2H, s), 6. 73-6. 76 (1 H, m), 6. 81-6. 88 (2H, m), 7. 05 (2 H, d, J = 8.30 Hz), 7.18 (2 H,d, J = 8. 30 Hz), 7. 31 (2 H, d, J =8. 30 Hz), 7. 38-7. 46 (1 H, m), 7. 74 (2H, d, J=8.79Hz)

上記d) で得た5- [4'- [3- (4-トリフ ラゾール4.5gを炭酸ナトリウム水溶液に加熱、溶解 し、冷却後晶出した結晶を濾取し乾燥し、5-〔4'-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキ シ] ベンジル) テトラゾールのナトリウム塩4.2gを 得た。

【0117】融点:172℃

元素分析値(C21 H14 N4 O2 F3 Na+0.5 H2 Oとして)

C (%) H (%) N (%) F (%)

理論値 56.89 3. 41 12.64 12.86

実験値 56.97 3.97 12.56 13.12

質量分析値 (m/z):457 [(M+Na)+] FAB/Pos.

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₆, TMS内部標準)

 $\delta: 3.\ 9.8\ (2\,H,\ s)$, 6. $7.0-7.\ 4.1\ (1.0\ H,\ m)$, 7. $7.3\ (2\,H,\ d)$

実施例10と同様にして参考例6を原料として以下実施例11を合成した。

【0118】実施例11

5 - [4 - (3 - ベンジルオキシフェノキシ) ベンジル) テトラゾール

原料化合物: 4 - (3 - ベンジルオキシフェノキシ) ベンズアルデヒド

質量分析値 (m/z):359 (M⁺ +1) + FAB (Pos.)

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-di, TMS内部標*

*準)

δ: 4. 28 (2 H, s), 5. 08 (2 H, s), 6. 51-6. 55 (1 H, m), 6. 61-6. 64 (1 H, m), 6. 76-6. 81 (1 H, m), 6. 97 (2 H, d, J=8. 30 Hz), 7. 20-7. 44 (8 H, m)

32

実施例12

参考例1で得た4-〔3-(4-トリフルオロメチルフ 10 エノキシ)フェノキシ)ベンズアルデヒド0.9g、2,4-ジオキソチアゾリジン0.4g、酢酸ナトリウム0.2gを酢酸20mlと共に40時間加熱還流した後、室温に放冷却した。晶出した結晶を濾取し、メタノールより再結晶して5-〔4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]ベンジリデン〕チアゾリジン-2,4-ジオン0.9gを得た。

【0119】融点:153-154℃ 酢酸

元素分析値 (C23 H14 NO4 SF3 として)

 C(%)
 H(%)

 理論値
 60.39
 3.08

 実験値
 60.41
 3.05

質量分析値 (m/z):456 [(M-H) +] F AB/Neg

核磁気共鳴スペクトル (CDCl₃, TMS内部標準) δ:6.77-7.61 (12H, m), 7.83 (1 H, s), 8.90 (1H, bs)

実施例13

実施例12で得た5-[4-[3-(4-ky)]ルオロメチルフェノキシ)フェノキシ] ベンジリデン〕チアゾリジン-2,4-ジオン0.2gを10%-パラジウム%30

N (%) S (%) F (%)

3. 06 7. 01 12. 46 3. 07 7. 23 12. 38

※炭素 0. 1 g、メタノール100mlと共に水素圧下に 撹拌した。反応終了後、パラジウム炭素を濾別し、メタ ノールを留去した。残渣をクロロホルムを溶離液とした カラムクロマトグラフィーに付し、5- [4- [3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]ベ ンジル]チアゾリジシ-2,4-ジオン0.1gを得 た。

【0120】融点: reșin

元素分析値 (C23 H16 NO4 SF3 として)

 C(%)
 H(%)

 理論値 60.13
 3.51

 実験値 59.89
 3.43

N (%) S (%)

3. 05 6. 98 2. 93 6. 75

[0121]

質量分析値 (m/z):458 [(M-H)⁻]
AB/Neg

核磁気共鳴スペクトル (CDC13, TMS内部標準) δ: 3. 15 (1H, dd), 3. 49 (1H, dd), 4. 52 (1H, q), 6. 69-7. 34 (10H, m), 7. 58 (2H, d), 8. 11 (1H, bs)

実施例14

実施例10-C) で得られた粗ペンジルクロライド体 0.8gをジメチルホルムアミド15m1に溶解し、イ★

★ミダゾール1. 44gを加え、90℃にて1時間撹拌した。反応終了後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルに溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水、及び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒留去後、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルムーメタノール(97:3)溶出部より、1-〔4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]ベンジル〕イミダゾール0.81g(収率93%)を得た。

元素分析値(C23 H17 N2 O2 F3 として)

 C(%)
 H(%)
 N(%)
 F(%)

 理論値
 67.31
 4.18
 6.83
 13.89

 実験値
 67.12
 4.19
 6.72
 13.94

質量分析値(m/z):410 (M⁺) GC/MS

準)

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₆, TMS内部標 50 δ:5.18 (2H, s), 6.74-6.76 (1

H, m), 6. 80-6. 88 (2H, m), 6. 91 (1H, s), 7. 06 (2H, d, J=8. 55H z), 7. 18 (1H, s), 7. 19 (2H, d, J=8. 54Hz), 7. 30 (2H, d, J=8. 54Hz), 7. 41-7. 45 (1H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 74 (1H, s)

実施例12と同様の方法で以下の実施例15の化合物を 合成した。 *【0122】実施例15

34

原料化合物: 4 - 〔3 - (4 - トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ〕ペンズアルデヒド

融点:215-218℃

元素分析値 (C23 H15 N2 O4 F3 として)

C (%) H (%)

N (%) F (%)

6.36

理論値62.733.43実験値62.593.44

6.65 12.76

12.94

質量分析値 (m/z):440 (M⁺) (EI) 核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₆, TMS内部標 準)

 δ : 6. 42 (1H, s), 6. 82 (1H, t, J= 2. 44Hz), 6. 89-6. 93 (2H, m), 7. 07 (2H, d, J=8. 55Hz), 7. 20 (2H, d, J=8. 55Hz), 7. 45-7. 49 (1H, m), 7. 66 (2H, d, J=8. 55Hz), 7. 75 (2H, d, J=9. 15Hz), 10. 50 (1H, brs), 11. 22 (1H, brs)

実施例14と同様の方法で以下の実施例16の化合物を 合成した。

【0123】実施例16

1 - [4 - (3 - ペンジルオキシフェノキシ) ペンジル] イミダゾール

原料化合物:4 - (3 - ベンジルオキシフェノキシ)ベンズアルデヒド

質量分析値(m/z): 357 [(M+H)+] FAB (Pos.)

核磁気共鳴スペクトル(DMSO-ds, TMS内部標準)

 δ : 5. 0 7 (2 H, s), 5. 1 7 (2 H, s), 6. 5 2 - 6. 5 5 (1 H, m), 6. 6 2 - 6. 6 4 (1 H, m), 6. 7 6 - 6. 8 1 (7 H, m), 6. 9 0 (1 H, s), 6. 9 8 (2 H, d, J = 8. 7 9 Hz), 6. 9 9 (1 H, s), 7. 2 4 - 7. 4 2 (8 H, m), 7. 7 5 (1 H, s)

実施例17

Ж

40

元素分析値 (C23 H17 N2 Os F3 として)

 C(%)
 H(%)
 N(%)
 F(%)

 理論値
 64.79
 4.02
 6.57
 13.37

 実験値
 64.12
 4.02
 6.69
 13.08

質量分析値(m/z): 426 (M⁺) (EI) 核磁気共鳴スペクトル (DMSO-ds, TMS内部標 準)

 δ : 5. 72 (1H, d, J=4. 40Hz), 6. 1 4 (1H, d, J=4. 40Hz), 6. 74 (1H,

N-トリチルイミダゾール2. 1gのテトラハイ жа) ドロフラン60m1溶液に、氷冷下、n-ブチルリチウ ム(1.6Mヘキサン溶液) 4.06mlを滴下し、室 温にて30分間撹拌した。反応液を再び氷冷し、4-(3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキ シ) ベンズアルデヒド1. 79gのテトラハイドロフラ ン15m1溶液を滴下し、室温にて2時間撹拌した。反 20 応終了後、1 N塩酸水溶液を加え、ジエチルエーテルに て抽出した。水及び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウ ムで乾燥した。溶媒留去後、得られた残留物をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィーにて精製し、ヘキサン一酢 酸エチル (4:1) 溶出部より、1-(N-トリチル) イミダゾリルー1ー(4ー[3-(4-トリフルオロメ チルフェノキシ) フェノキシ] フェニル] メタノール 1. 15g (収率34%) を得た。

【0124】b) 1-(N-トリチル) イミダゾリル-1-[4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] フェニル) メタノール1.05gに90%酢酸水溶液10mlを加え、60℃にて2時間撹拌した。反応終了後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルに溶解し、炭酸ナトリウム水溶液、水及び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去後、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルムーメタノール(19:1) 溶出部より、1-イミダゾリル-1-[4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ) フェノキシ] フェニル) メタノール0.54g(収率81%)を得た。

【0125】融点:133-136℃

t, J=2. 44Hz), 6. 78 (1H, brs), 6. 81 (1H, dd, J=2. 44, 8. 30Hz), 6. 84 (1H, dd, J=2. 44, 8. 30Hz), 6. 98 (1H, brs), 7. 03 (2H, 50 d, J=8. 30Hz), 7. 18 (2H, d, J= 生成物を得た。

35

8. 79Hz), 7. 41 (2H, d, J=8. 30Hz), 7. 42 (1H, t, J=8. 30Hz), 7. 43 (2H, d, J=8. 79Hz), 11. 87 (1H, brs)

実施例18

[0126]

実施例17で得られた1-イミダゾリル-1-[4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]フェニル]メタノール0. 39 gのトリフルオロ酢酸10 m l 溶液に、水冷下、トリエチルシラン0. 213 gを加え、45 $\mathbb C$ で 14 時間撹拌した。反応終了後、酢酸エチルを加え、炭酸ナトリウム水溶液、水及び飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去後、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、クロロホルム-メタノール(99: 1)溶出部より、2-[4-[3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フェノキシ]ベンジル]イミダゾール0. 179 g(収率48%)を得た。

元素分析値 (C₂, H₁, N₂ O₃ F₈ として)

 C (%)
 H (%)
 N (%)

 理論値 67.31 4.18 6.83

 実験値 66.48 4.11 6.70

 質量分析値 (m/z):410 (M*)
 (EI)

 核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d6, TMS内部標準)

 δ : 3. 95 (2 H, s), 6. 71-6. 73 (1 H, m), 6. 79-6. 90 (4 H, m), 7. 01 (2 H, d, J=8. 79 Hz), 7. 18 (2 H, d, J=8. 79 Hz), 7. 26 (2 H, d, J=8. 30 Hz), 7. 41 (1 H, t, J=8. 30 H 30 z), 7. 73 (2 H, d, J=8. 79 Hz), 1 1. 8 (1 H, brs)

実施例19

a) 1, 3-ビス(4-ホルミル-2-フルオロフェノキシ)ベンゼン5. 6 gのメタノール溶液(6 0 m 1)に、ヒドロキシアミン・塩酸塩3. 1 g、酢酸ナトリウム3. 9 g、水5 m 1 を加え、1 2 時間加熱還流する。室温まで自然放冷し、析出した結晶を濾過する。さらに、結晶を水(1 0 0 m 1)、エタノール(5 0 m 1)にて順次洗浄することにより、1, 3-ビス(2-40フルオロ-4-(ヒドロキシイミノメチル)フェノキシ)ベンゼン5. 0 gを得た。

【0127】質量分析値(m/z):384 (M⁺) 核磁気共鳴スペクトル(DMSO-d。, TMS内部標 準)

δ: 6. 71-6. 81 (4H, m), 7. 13-7. 64 (8H, m), 11. 38 (2H, br) b) 1, 3-ピス (2-フルオロ-4- (ヒドロキミ

b) 1,3-ビス〔2-フルオロ-4-(ヒドロキシ ゼン3.7gを得た。 イミノメチル)フェノキシ〕ペンゼン5.0gのエタノ 【0130】質量分析値 ール溶液(50m1)に、アルゴン雰囲気下、0℃に 50 H)⁻) FAB/Neg

て、ボラン・ピリジン錯体3.9m1、10%塩酸5m 1を加え、同温にて15分撹拌する。冷水20mlを加え30分撹拌した後、溶媒で減圧留去する。残渣に飽和炭酸カリウム水20ml、クロロホルム100mlを加え、有機層を分液後、水層をクロロホルム(20ml×3)で逆抽出する。有機層を合わせ、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去することにより、3-フルオロ-4-[3-[(2-フルオロ-4-ヒドロキシイミノメチル)フェノキシ]

フェノキシ) ベンジルヒドロキシルアミン2.0gの粗

36

[0128] c) 3-フルオロ-4-〔3-[(2-フルオロー4ーヒドロキシイミノメチル)フェノキシ1 フェノキシ) ペンジルヒドロキシルアミン2.0gのテ トラヒドロフラン溶液(15m1)に、アルゴン雰囲気 下、0 \circ において、エトキシカルポニルイソシアナート 1. 34m1を加え30分間撹拌する。次いで、1N水 酸化ナトリウム水溶液2.8m1を加え、室温にて2時 間撹拌する。溶媒を減圧留去した後、残渣に、1N塩酸 20 15m1、酢酸エチル50m1を加え、有機層分液後、 水層を酢酸エチル(10ml×3)で逆抽出する。有機 層を合わせ、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネ シウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られた残渣を シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム: メタノール=95:5) にて精製することにより、1-〔(2-フルオロ-4-ヒドロキシイミノメチル)フェ ノキシ〕-3-〔2-フルオロ-4-[(3, 5-ジオ キソー1, 2, 4-オキサジアゾリジン-2-イル) メ チル]フェノキシ]ベンゼン700mgを得た。

【0129】質量分析値(m/z):456 [(M+H)⁺] FAB/Pos

核磁気共鳴スペクトル (DMSO-d₆, TMS内部標準)

δ: 4. 68 (2H, s), 6. 69-6. 75 (3 H, m), 7. 20-7. 27 (3H, m), 7. 34 -7. 39 (2H, m), 7. 46 (1H, d, J=8 Hz), 7. 59 (1H, d, J=12Hz), 8. 1 6 (1H, s), 11. 41 (1H, br) 実施例 20

a) 1,3-ピス(3-クロロー4-ホルミルフェノキシ)ベンゼン8.0gのメタノール溶液(50ml)に、ヒドロキシアミン・塩酸塩4.0g、酢酸ナトリウム5.1g、水5mlを加え、12時間加熱還流する。溶媒を減圧留去して得られた残渣を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸ナトリウム=2:1)にて精製することにより、1,3-ピス[3-クロロー4-(ヒドロキシイミノメチル)フェノキシ]ベンゼン3.7gを得た。

【0130】質量分析値(m/z):416 [(M-H)] FAB/Neg

核磁気共鳴スペクトル (CDC13, TMS内部標準) δ : 6. 72-7. 05 (10H, m), 7. 65 (2 H, m), 8. 14 (2H, br)

b) 1, 3-ビス (3-クロロ-4-(ヒドロキシイ ミノメチル)フェノキシ)ペンゼン3、7gのエタノー ル溶液 (50m1) に、アルゴン雰囲気下、0℃にて、 ポラン・ピリジン錯体2.7m1、10%塩酸5m1を 加え、同温にて4時間撹拌する。冷水20m1を加え3 0分撹拌した後、溶媒を減圧留去する。残渣に飽和炭酸 カリウム水20ml、クロロホルム100mlを加え、 10 【0132】質量分析値(m/z):588 ((M-有機層を分液後、水層をクロロホルム(20m1×3) で逆抽出する。有機層を合わせ、飽和食塩水で洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去す ることにより、2-クロロ-4-[3-[(4-アミノ メチルー3-クロロ)フェノキシ]フェノキシ]ベンジ ルヒドロキシアミン2.5gの粗生成物を得た。

[0131] c) $2-2\pi\pi-4-(3-[(4-7)$ ミノメチルー3-クロロ)フェノキシ]フェノキシ]ベ ンジルヒドロキシアミン2.5gのテトラヒドロフラン て、エトキシカルポニルイソシアナート1.5m1を加 え30分間撹拌する。さらに、1N水酸化ナトリウム水 溶液2.4mlを加え、室温にて2時間撹拌する。溶媒 を減圧留去した後、残渣に、1 N塩酸10m1、クロロ ホルム50mlを加え、有機層を分液後、水層をクロロ

ホルム(10m1×3)で逆抽出する。有機層を合わ せ、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで 乾燥し、溶媒を減圧留去する。得られた残渣をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム:メタノー $\mathcal{V}=96:4$) にて精製することにより、1-(2-2)ロロ-4-[3-[3-クロロ-4-[(3,5-ジオキソー1, 2, 4-オキサジアゾリジン-2-イル)メ チル] フェノキシ] フェノキシ] ベンジル] - 3 - エト キシカルボニルウレア1.4gを得た。

H) -) FAB/Neg 核磁気共鳴スペクトル(DMSO-de, TMS内部標 準)

 δ : 1. 19 (3H, t, J=7Hz), 4. 11 (2 H, q, J = 7 Hz), 4. 81 (2H, s), 5. 1 7 (2H, s), 6.81 (1H, m), 6.88 (2 H, m), 7. 06-7. 09(2H, m), 7. 22(2 H, m), 7. 44 (1 H, d, J = 8 Hz), 7. 46 (1H, d, J = 8 H z), 7. 49 (1H, 溶液(30ml)に、アルゴン雰囲気下、0℃におい 20 d, J=8Hz), 7. 56 (1H, d, J=8Hz) 以下、表1~2に上記参考例により得られた化合物の化 学構造式及び理化学的性状を、表3~6に上記実施例に より得られた化合物の化学構造式を掲記する。

[0133]

【表1】

СНО	
R O	

参考例 番 号	R	理 化学的性状
2	Q ₀ -	質量分析値(m/z): 290(M+) 核磁気共鳴スペクトル(CDC1 _a) δ: 6.73-6.74(1H.m), 6.78-6.81(1H.m), 6.83-6.86(1H.m), 7.03-7.15(5H.m), 7.31-7.38(3H.m), 7.85(2H.d), 9.92(1H.s)
3	носн.	質量分析値(m/z): 320(M ⁺) 核磁気共鳴スペクトル(DMSO-d _a) δ: 4.48(2H, d, J=5.49Hz), 5.18(1H, t, J= 5.49Hz), 6.73(1H, t, J=2.45Hz), 6,82- 6.90(2H, m), 7.05(2H, d, J=8.54Hz), 7.17(2H, d, J=8.55Hz), 7.42-7.47(1H, m) 7.93(2H, d, J=8.54Hz), 9.93(1H, s)
4	0 2 N	質量分析値(m/2): 336(MH) ⁺ 核磁気共鳴スペクトル(CDCI _a) δ: 6,81-7,17(7H,m), 7,36-7,54(1H,m), 7,88(2H,d), 8,23(2H,d), 9,95(1H,s)
5	н 3со — 0-	質量分析値(m/z): 348(M ⁺) 核磁気共鳴スペクトル(CDC1 _a) δ: 3.90(3H, s), 6.79-6.80(1H, m), 6.8B-6.92(2H, m), 7.03(2H, d), 7.10(2H, d), 7.40(1H, t), 7.86(2H, d), 8.03(2H, d), 9.94(1H, s)

[0134]

【表2】

41

参考例 番号	R –	理 化学的 性状
6	0-	質量分析値(m/z): 304(M*) GC/MS 核磁気共鳴スペクトル(DMSO-d。) ¹ H-NMR δ: 5.12(2H,s), 6.68-6.73(1H,m), 6.80-6.83(1H,m), 6.90-6.94(1H,m), 7.12(2H,d,J=8.5Hz), 7.30-7.90(6H,m), 7.92(2H,d,J=8.54Hz), 9.93(1H,s)
7	F,C 0-	質量分析値(m/z): 372(M ⁺) 核磁気共鳴スペクトル(DMSO-d _a) δ: 5.25(2H, s), 6.72-6.75(1H, m), 6.81-6.84(1H, m), 6.91-6.96(1H, m), 7.12(2H, d, J=8.5Hz), 7.36-7.41(1H, m), 7.66(2H, d, J=7.94Hz), 7.75(2H, d, J=7.94Hz), 7.91(2H, d, J=8.54Hz), 9.93(1H, s)
8	н.с	質量分析値(n/z): 304(M*) 核磁気共鳴スペクトル(DMSO-da) δ: 2.29(3H,s), 6.70-6.71(1H,n), 6.80-6.87(2H,n), 6.98(2H,d,J=8.54Hz) 7.16(2H,d,J=8.54Hz), 7.21(2H,d,J=8.54Hz), 7.41-7.45(1H,n), 7.92(2H,d,J=8.54Hz) 9.93(1H,s)

[0135]

【表3】

実施例 番号	化 学 株 造 式
1	F.C NHONH
2	O O NH
3	HO NH
4	O PN O O O O O
5	H,CO NH

[0136] [表4]

45	46
実施例 香 号	化学構造式
6	O O O O O O O O O
7	FIC O O O O O O O
8	H.C O O O NH
9	HO O O O O O O
· 1 0	F,C NNN

[0137] [表5]

47	48
実施例 番 号	化学模造式
11	
1 2	F.C NH
1 3	F,C NH
1.4	F,C O O N N
1.5	F,C NH

[0138] [表6]

技術表示箇所

49	(,	50
実施例 番 号	化学構造式	
1 6	F,C O O O NON	
17	F,C OHNH	
1 8	F,C NH	
. 19	HO N O F	NH
20	H ₆ C ₂ O N N N O C P C P	NH NH

フロントページの続き

(UL) ILL. UI.	the Co. 1 hrs.	1 11133	E-TH-1		DC117-2011-10017	•
C 0 7 D	233/60 1 0 3					
	233/64 1 0 3					
	233/78					
	249/12 5 0 8					
	257/04	В				
	263/44					
	277/34				•	
	285/08					
(72)発明者	鈴木 貴之			(72)発明者	紺谷 徹	
	茨城県つくば市二の宮2	2 - 5 - 9	ルーミ		茨城県つくば市松代3丁目24番地 4・	_
	一筑波223号				603	
(72)発明者	恩田 健一			(72)発明者	野城 修	
	茨城県つくば市二の宮2 一筑波407号	2-5-9	ルーミ	``	茨城県竜ケ崎市長山6-15-9	